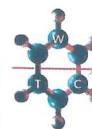




Wojskowa
Akademia
Techniczna

Wydział
Nowych Technologii i Chemii



Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa

Wojskowej Akademii Technicznej

zawiadamiają, że dnia 2 lipca 2025 r. o godz. 12⁰⁰,
w sali 165 bud. 100, przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie
odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. inż. Jana Jakuba Sobieskiego

Temat rozprawy:

„Optymalizacja heterostruktury półprzewodnikowej fotodiody z HgCdTe otrzymanej metodą MOCVD o wysokiej wykrywalności i pracującej bez chłodzenia kriogenicznego w zakresie spektralnym od 2 μm do 3,5 μm ”

Promotor: płk prof. dr hab. inż. Małgorzata Kopytko

Promotor pomocniczy: dr inż. Waldemar Gawron, Vigo System S.A

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała, Politechnika Wrocławska,
Wydział Elektroniki Mikrosystemów Fotoniki
prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki PAN
prof. dr hab. Jacek Baranowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dyscypliny Naukowej
Inżynieria Materiałowa WAT

prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej ul. gen. S. Kaliskiego 19.
Dokumenty postępowania awansowego są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
<https://bip.wat.edu.pl/>